OPTICAL RECORDING MEDIUM AND ITS RECORDING METHOD

Publication number: JP62204442 Publication date: 1987-09-09

Inventor:

KOBAYASHI TADASHI

Applicant:

TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO

Classification:

- international:

G11B7/00; G11B7/0055; G11B7/24; G11B7/243;

G11B7/30; G11B7/00; G11B7/24; (IPC1-7): G11B7/00;

G11B7/24

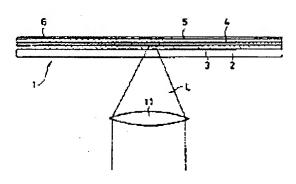
- european:

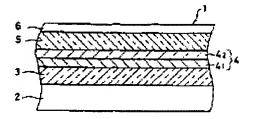
Application number: JP19860045964 19860303 Priority number(s): JP19860045964 19860303

Report a data error here

Abstract of JP62204442

PURPOSE:To carry out both unerasable recording and erasable recording on one optical disk by providing a recording layer consisting of >=2 kinds of films having a different composition in specified thickness ratio and capable of changing from the initial state to an amorphous state by liq. quenching and changing from the initial state to a crystallized state by lig. annealing. CONSTITUTION: The recording layer 4 consists of the laminate of the thin films 41 and 42 composed of >=2 kinds of different substances. Si and Au, Si and Ag, Te and Ge, etc., are respectively used as the films 41 and 42. For example, when Si and Au are used as the recording films 41 and 42 respectively, the ratio in film thickness of Si to Au is controlled between 2/8-3/7. Consequently, the alloyed AuSi alloy, namely the recording layer 4, can be changed from the crystallized state to the amorphous state by the difference in energy quantity between the irradiated laser beams L. In addition, Au can be used as the recording film 41, and Si can be used as the recording film 42.





Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

9日本国特許庁(JP)

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-204442

 \mathfrak{gInt}_{Cl}^{4}

證別記号

庁内整理番号

④公開 昭和62年(1987)9月9日

G 11 B 7/24 7/00 A -8421-5D Z -7520-5D

審査請求 未請求 発明の数 2 (全10頁)

69発明の名称

光記録媒体および光記録媒体の記録方法

②特 顋 昭61-45964

20出 願 昭61(1986)3月3日

@発明者 小林 忠

川崎市幸区柳町70番地 株式会社東芝柳町工場内

⑪出 願 人 株 式 会 社 東 芝

川崎市幸区堀川町72番地

砚代 理 人 并理士 鈴江 武彦 外2名

06 **19 2**

1. 発明の名称

光記録媒体および光記録媒体の記録方法

2. 特許請求の範囲

(1) 局所的に光学特性の変化を生じさせることにより情報の記録を行うことを可能とし、且つ少なくとも2種類以上の相成の異なる膜を破体急にはり初期の状態から非晶質化の状態に変化なけることが可能な膜厚比によって多層に構成した記録度を有することを特徴とする光記録媒体。

②上記記録層は、液体徐冷により非晶質化の状態から結晶化の状態に変化させることが可能な膜厚比によって構成されることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の光記録媒体。

②上記記録層は、液体急冷により結晶化の状態から非晶質化の状態に変化させることが可能な膜厚比によって構成されることを特徴とする特許額求の範囲第1項記載の光記録媒体。

(4)上記記録暦はGeおよびTeの薄膜からなり、

Ge 膜とTe膜との膜厚比をそれぞれ1対1で構成したことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の光記録媒体。

(5) 上記記録層は A U および S i の 薄膜からなり、 S i 膜と A U 膜とをそれぞれ 2 対 8 から 3 対 7 の 膜厚比で構成したことを特徴とする特許請求の範 囲第 1 項記載の光記録媒体。

(6)上記記録層はA g およびSiの薄膜からなり、SI膜とA g 膜とをそれぞれ1、7対8、3から3 対7の膜厚比で構成したことを特徴とする特許 請求の範囲第1項記載の光記録媒体。

(7) 基板上に、少なくとも2種以上の神殿の重ね合わせよりなる記録層を設け、この記録層に記録すべき情報を有するビームを照射することにより 上記記録層を局所的に単一層に変換して情報の記録を行うものにおいて、上記記録層に高出力のによりのより非晶質化の状態に相変化させるのがすることにより情報の消去および記録を行うことを特徴 とする光記録媒体の記録方法。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

この発明は、たとえばレーザビームによりヒートモード記録が行える光記録媒体に関する。

(従来の技術)

(発明が解決しようとする問題点)

(作用)

この発明にあっては、記録層に記録すべき情報を有するピームを照射することにおり記録を同所的に単一層に変換して情報の記録をついて、上記記録層におかのピームを目が、上記記録層に高出りが、あるするにより結晶に低出力のピームを長時間のことにより結晶に低出力のピームを表すると、

(実施別)

以下、この発明の一実施例を図面を参照して説明する。

しかしながら、情報の記録と再生のみが可能な光ディスク、いわゆる追記型の光ディスクでは記録した情報の消去、および再歯込みを行うことができないため、記録した情報が不要となった場合、その情報が記録されている部分が無駄となってしまうという欠点があった。

この発明は、上記の不要となった情報が記録されている部分が無駄になるという欠点を除去し、 1 枚の光ディスクに対して消去不能な記録、および消去可能な記録の両方を行うことができる光記録媒体を提供しようとするものである。

[発明の構成]

(問題点を解決するための手段)

この発明は、局所的に光学特性の変化を生じさせることにより情報の記録を行うことを可能とし、且つ少なくとも2種類以上の組成の異なる設定を液体急冷により初期の状態から非晶質化の状態、あるいは液体徐冷により初期の状態から結晶化の状態に変化させることが可能な膜厚比で構成した記録磁を有する光記録媒体である。

されており、たとえば低出力のレーザピームしで長時間加熱されることにより拡散あるいは溶解合金化されて単一層となり、それが徐冷(徐徐に冷却)されて合金結晶化の状態、または高出力の拡散ったことになりは溶解合金化されて単一層となり、それがあるいは溶解合金化されて合金非晶質化の状態となる。

第2図は、上記光ディスク1を示すものである。この光ディスク1は、基板2と、この基板2上に保護膜3、記録暦4、保護膜5および保護膜6が、たとえばスパッタ法あるいは真空蒸着法などによって類次積暦されて構成されている。また、この光ディスク1には、スパイラル状にトラック(図示しない)が形成されている。

上記基板 2 としては、たとえばポリカーポネイト(PC)樹脂、メタクリル(PMMA)樹脂、エポキシ樹脂などの透明樹脂、あるいは透明なガラス、石英およびセラミックなどが用いられている。

上記保護膜3および5は、記録時にレーザビームしの照射により記録暦4が飛散または穴空きすることを防止するためのものであり、たとえばSiO、SiO、SiO2、SiN3などの透明な物質が厚さ20人~5点の範囲で構成されている。

・上記保護額6は、光ディスク1を取り扱う際に生じる傷などを防止するものであり、たとえばな 外線硬化(UV)樹脂などの透明な樹脂によって 機成されている。

上記記録階4は、異なる2種類の物質からなる 薄膜41 および42 が積層されて構成されている。 上記薄膜41 および42 としては、SiとAu、 SiとAg、TeとGeなどがそれぞれ用いられる。

上記SiとAUとを記録膜41 および42 として用いた場合には、レーザビームしの照射により記録暦4は合金化され、AUSi合金の単一種となる。このAUSi合金は共品相成である20~30at%(原子パーセント)Siで、液体急冷(溶解急冷)により非品質化の状態となる性質が

いは非晶質化の状態に相変化させることが可能となる。なお、記録膜 4 』を A U 、記録膜 4 2 を S i で構成するようにしても良い。

すなわち、Si対Agの膜障の比を、それぞれ 1.7対8.3から3対7の範囲内で形成する。 ある。つまり、AuSi合金は、その組成がAuSに対するSiの割合いが窓にある合金に高出力のている場合、結晶化の状態にある合金によりのレーザビームしを短時間照射することによって溶解がは非晶質化の状態にある合金に低出力のが 銀にしてから徐冷すると結晶化の状態となる。

また、上記TeとGeとを記録膜41 および 42 として用いた場合には、レーザビームしの照射により記録暦4は金属間化合物GeTeの単一層となる。この金属四化合物GeTeの相成は、原子バーセントでGe対Teの割合いが1対1である。つまり、金属間化合物GeTeぱ、その相成がGeに対するTeの割合いが50at%とな っている場合、結晶化の状態にある化合物に高出 カのレーザビームしを短時間照射することによっ て溶解状態にしてから急冷すると非晶質化の状態 あるいは非晶質化の状態にある化合物に低出力の レーザビームしを長時間照射することによって溶 解状態にしてから徐冷すると結晶化の状態となる。

また、上記記録暦4は、第3図に示すように、 それぞれの膜厚の比に応じて構成される記録膜 41 と42 とを交互に積層し、多層膜構造として も良い。たとえば、GeとTeからなる記録暦4

の記録膜41 および42 は単一層に変換され、徐徐に冷却されて合金結晶化の状態となる。この結果、記録暦4に初期の状態と合金結晶化の状態との反射率の違いを生じさせることにより情報の記録を行う。

次に、光ディスク1を消去可能型のディスククと して使用する場合について説明する。すなわち、 光ディスク1の全面に対して、ヒータあるいはレ ーザビームしで長時間加熱し、記録膜4』および 42を拡散合金化あるいは溶解合金化して結晶化 の状態にする。そして、この記録層4に対して、 の場合、GeとTeとの膜厚の比は1対1である。 したがって、記録膜41 と記録膜42 との膜厚の 比が1対1となるように、Geからなる記録41 の厚さ100点に対してTeからなる記録膜42 の厚さ100点とを交互に積層し、膜厚1000 よの記録暦4を構成する。

また、上記光ディスク1は、ディスクの片面に記録を行う単板型ディスクとして説明したが、たとえば2枚の光ディスク1それぞれの基板2を外側にしてエアーサンドイッチ構造、あるいは接着圏による貼合わせにより両面光ディスクとすることも可能である。

次に、第2図に基づき、この発明の記録方法の 一例について説明する。

まず、光ディスク1を追記型のディスクとして使用する場合について説明する。すなわち、記録暦4に対して、対物レンズ11によって記録すべき情報を有する出力が5~15mWのレーザビームしを5~0.5μsの間スポット照射する。これにより、レーザビームしの照射された記録路4

または、光ディスク1の全面に対して、ヒータあるいはレーザピームしで短時間加熱しい、記録は41 および42 を拡散合金化あるいは溶解合金化して合金非晶質化の状態にする。そして、この録けるのはないではない。対物レンズ11によって記録すべき情報を有する出力が1~5mwの射する。こ

れにより、レーザピーム L の照射された記録度 4 は、徐冷されて合金非品質化の状態から結晶化の状態をの反射率の延りにより情報を記録を行う。この記録した情報を消み~10 に対して、出力が3~10 にのいしーザピーム Lを0.3~0.2 μ S の間のいりによりの状態に相変化させる。この結果、記録情報の消去が行える。

違いが生じて情報の記録が行える。この場合は、その記録暦4に対して、出力が3~10mWのレーザピームしを0.3~0.02μSの間スポット照射し、記録暦4を結晶化の状態から非晶質化の状態に相変化させることにより、記録情報の消去が行える。

その記録層 4 に対して、出力が 1 ~ 5 m W のレーザビーム L を 5 ~ 0 . 5 μ s の間 スポット 照射し、記録層 4 を非晶質化の状態から結晶化の状態に相変化させることにより、記録情報の消去が行える。

また、消去可能な情報を記録する場合は、対応 する記録暦4に対して、ヒータあるいはレーザビ ームで短時間加熱し、記録膜41 および42 を拡

散合金化あるいは溶解合金化し、合金非晶質化の 状態にする。そして、この記録暦4に対して、対 物レンズ11によって記録すべき情報を有する出 カが $1\sim5$ m W の レーザビーム しを $5\sim0$. 5 μSの間スポット照射する。これにより、レーザ ピームしの照射された記録暦4は、徐徐に冷却さ れて合金結晶化の状態となる。この結果、多層膜 を合金結晶化の状態に変換したときと、非晶質化 の状態を結晶化の状態に相変化したときでは、そ れぞれの結晶粒径が異なることにより、反射率の 進いが生じて情報の記録が行える。この場合は、 その記録暦4に対して、出力が3~10mWのレ ーザビームしを0.3~0.02μsの間スポッ ト照射し、記録暦4を結晶化の状態から非晶質化 の状態に相変化させることにより、記録情報の消 去が行える。

または、消去可能な情報を記録する場合、対応する記録図4に対して、ヒータあるいはレーザビームしで長時間加熱し、記録膜41 および42 を拡散合金化あるいは溶解合金化し、合金結晶化の

スポット照射し、記録度4の記録膜41 および42 を単一層に変換する。この結果、記録層4に初期の状態と合金結晶化の状態との反射率の違いを生じさせることにより、情報の記録を行う。

このようにして、記録された情報の全て、ある いはその一郎の情報が不要となった場合、光ディ スク1の全面、あるいは不要となった情報が記録 されているトラック、セクタごとをヒータあるい はレーザビームで加熱し、記録膜41 および42 を.拡散合金化あるいは溶解合金化し、結晶化の状 態にする。そして、この記録暦4に対して、記録 すべき情報を有する出力が3~10mWのレーザ ビームしを 0 . 3 ~ 0 . 0 2 μ S の間スポット照 射し、記録暦4を結晶化の状態から非晶質化の状 照へと相変化させる。この結果、結晶化の状態と 非晶質化の状態との反射率の違いにより、情報の 記録を行う。この場合は、その記録暦4に対して 出力が1~5mWのレーザヒームしを0.5~5 μSの悶スポット照射し、記録層4を非晶質化の 状態から結晶化の状態に相変化させることにより、

次に、追記型として使用した光ディスクを消去可能型のディスクとして使用する場合について説明する。たとえば、記録暦4に対して、対物レンス11によって記録すべき情報を有する出力が5~15mWのレーザビームを5~0.5 μsの問

記録情報の消去が行える。

または、合金結晶化の状態として情報の記録が 行なわれた光ディスク1に対して、記録された情 報の全て、あるいはその一部の情報が不要となっ た場合、光ディスク1の全面、あるいは不要とな った情報が記録されているトラック、セクタごと をヒータあるいはレーザビームで加熱し、記録層 4を非晶質化の状態にする。そして、この記録層 4に対して、記録すべき情報を有する出力が1~ 5 m W の ν - ザピーム L を 0 . $5 \sim 5$ μ s の 間 ス ポット照射し、記録暦4を非晶質化の状態から結 晶化の状態へと相変化させる。これにより、情報 の記録を行う。この場合は、その記録暦4に対し て、出力が3~10mWのレーザビームしを 0.3~0.02μsの間スポット照射し、記録 四 4 を結晶化の状態から非晶質化の状態へと相変 化させることにより、情報の消去が行える。

また、たとえば記録暦 4 に対して、対物レンズ 1 1 によって記録すべき情報を有する出力が 3 ~ 1 0 m W のレーザビームを 0 . 3 ~ 0 . 0 2 μ s の問スポット照射し、記録暦4の記録膜41 および42 を単一層に変換する。この結果、記録暦4 に初期の状態と合金非晶質化の状態との反射率の 違いを生じさせることにより、情報の記録を行う。

このようのの情報がある。 このようのの情報がいるとと、光がある。 このようのの音ではない。 このようのの音ではない。 このようのの音ではない。 このようのではない。 このようではない。 このようではない。 このようではない。 になっなととは41、おおいのかの音ではない。 になるのかのからいではない。 にはない。 にはない。

1000人、記録層4として記録数41をGeにより膜厚500人、保護膜5をSiO2により膜厚 100人、 保護膜5をSiO2により膜厚 1000人、 紫外線硬化樹脂により保護膜6を順次積層して構成した。

晶化の状態から非晶質化の状態に相変化させるこ

とにより、記録情報の消去が行える。

または、合金非益質化の状態として情報の記録 が行なわれた光ディスク1に対して、記録された 情報の全て、あるいはその一部の情報が不要とな った場合、光ディスク1の全面、あるいは不要と なった情報が記録されているトラック、セクタご とをヒータあるいはレーザビームで加熱し、記録 関4を結局化の状態にする。そして、この記録度 4に対して、、記録すべき情報を有する出力が3 ~10mWのレーサピームしを0.3~0.02 μSの間スポット照射し、この記録層4を結晶化・ の状態から非晶質化の状態へと相変化させる。こ れにより、憤慨の記録を行う。この場合は、その 記録履4に対して、出力が1~5mWのレーザビ - ムしを O . 5~5μsの間スポット 照射し、非 昼貫化の状態から結晶化の状態へと相変化させる ことにより、情報の消去が行える。

実施例-1

光ディスク1は、ポリカーボネイト樹脂からなる基板2上に、保護膜3をSiO₂により膜厚

一ザビームしを2 4 5 の間スポット照射することにより、記録暦 4 を非結晶質化の状態から結晶化の状態に相変化させる。これにより、記録暦 4 には、第 4 図に示すような、初期の状態、合金結晶化の状態、結晶化の状態、および非晶質化の状態に対応した異なる反射率が得られる。

したがって、1枚の光ディスク1のある部分を 追記型のディスクとして使用し、別の部分を消去 可能型のディスクとして使用ことができる。

実施例-2

光ディスク1は、ポリカーボネイト 街路からなる 基板 2 上に、保護膜3をSiO2により膜厚100人、記録暦4として記録膜41をGeにより膜厚500人、保護膜5をSiO2により膜厚100人、紫外線硬化樹脂により保護膜6を順次積層して構成した。

たとえば、記録郎4に対して、記録すべき情報を有する9mWのレーザビームLを0.2μsスポット照射し、記録暦4に初期の状態と合金非晶

質化の状態との反射率の違いを生じさせることにより、情報の記録を行う。

このようにして、記録された情報の一部が不要 となった場合、その情報が記録されているトラッ クことをレーザビームしで加熱することにより、 記録膜41 および42 を拡散合金化あるいは溶解 合金化し、非晶質化の状態にする。そして、この 記録部4に対して、記録すべき情報を有する出力 が3mWのレーザビームしを2μsの間スポット 照射することにより、記録暦 4 を結晶化の状態に 変化させて情報の記録を行う。また、この情報の 消去を行う場合、対応する記録歴4に対して、出 カが7mWのレーザピームLをΟ. 1μsスポッ ト照射し、記録部4を結晶化の状態から非晶質化 の状態へと相変化させる。これにより、記録暦4 には、第5回に示すように、初期の状態、結晶化 の状態、合金非結晶質化の状態、および非晶質化 の状態に対応した異なる反射率が得られる。

したがって、追記型として使用した光ディスク を消去可能型のディスクとして使用することがで

ーザピーム L を 0 . 0 2 μ s の間スポット照射することにより、記録暦 4 を非晶質化の状態に変化させて情報の記録を行う。また、この情報の消去を行う場合、対応する記録暦 4 に対して、1 m W のレーザピーム L を 5 μ s の間スポット照射し、記録暦 4 を非晶質化の状態から結晶化の状態へと相変化させる。

したがって、追記型として使用した光ディスク 1 を消去可能型のディスクとして使用できる。 実施例 - 4

光ディスク1は、ポリカーボネイト街脂からなる整板2上に、保護機3をSiO2により膜厚100人、記録機4として記録膜41をSiにより膜厚170人および記録膜42をAgにより膜厚830人、保護膜5をSiO2により保護膜6を順次債回して構成した。

たとえば、消去したくない情報を記録する場合は、記録暦 4 に対して、記録すべき情報を有する15mWのレーザビームしを0.5 4 5 の間スポ

きる。

実施例-3

光ディスク1 は、ポリカーボネイト 例 脂 か ら な る 基 板 2 上 に、 保 護 膜 3 を S i O 2 に よ り 膜 厚 1 0 0 0 人 、 記 録 圏 4 と し て 記 録 膜 4 1 を S i に よ り 膜 厚 2 0 0 人 お よ び 記 録 膜 4 2 を A U に よ り 膜 厚 8 0 0 人 、 保 護 膜 5 を S i O 2 に よ り 膜 厚 1 0 0 0 人 、 紫 外 線 硬 化 樹 脂 に よ り 保 護 膜 6 を 順 次 桶 岡 し て 構 成 し た 。

たとえば、記録即4に対して、記録すべき情報を有する5mWのレーザピームしを5μsの間スポット照射し、記録■4に初期の状態と合金結晶化の状態との反射率の違いを生じさせることにより情報の記録を行う。

このようにして、記録された情報の一部が不要となった場合、その情報が記録されているセクタをレーザビームしで加熱することにより、記録段41 および42 を拡散合金化あるいは溶解合金化し、結晶化の状態にする。そして、この記録路4 に対して、記録すべき情報を有する10mWのレ

したがって、 1 枚の光ディスクのある部分を追記型の光ディスクとして使用し、また別の部分を消去可能型の光ディスクとして使用することができる。

上記実施例によれば、この光ディスクは、多層からなる記録層を合金結晶化の状態あるいは合金 非晶質化の状態に変換したときと、合金結晶化の 状態から非晶質化の状態あるいは合金非晶質化の状態から結晶化の状態にしたときとで生じる反射 本の違いにより、消去不能な情報の記録、および消去可能な情報の記録を行うものである。これにより、1枚の光ディスクを追記型、消去可能型のどちらにも使用することができ、省質額化および低コストかを図ることができる。

[発明の効果]

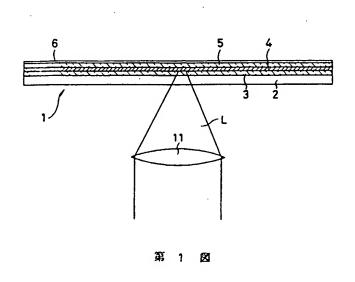
以上、詳述したようにこの発明によれば、1 枚の光ディスクに対して消去不能な記録、および 消去可能な記録の両方を行うことができる光記録 媒体を提供できる。

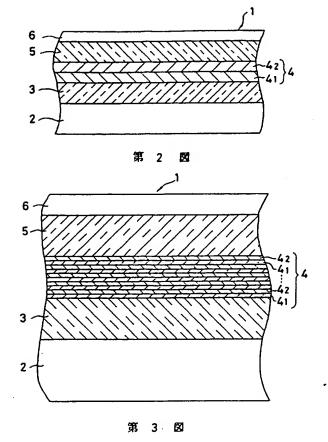
4. 図面の簡単な説明

図面はこの発明の一実施例を示すもので、第1図は要部を説明するための断面図、第2図は光ディスクの構成例を示す要部の断面図、第3図は他の光ディスクの構成例を示す要部の断面図、第4図、第5図は光ディスクの表面反射率の違いを説明するための図である。

4 … 記録暦、 4 』 , 4 2 … 記録膜、 6 … 保護膜、 1 1 … 対物 レンズ、 L … レーザビーム。

出颇人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦





Œ 61.9.22 阳和 Я

特許庁長官 無 田 明 雄 殿

- 1. 事件の表示 特顧昭61-45964身
- 2. 発明の名称 光記録媒体および光記録媒体の記録方法
- 3. 補正をする者 事件との関係 特許出額人 (307) 株式会社 東 芝
- 4. 代 理 人 東京都千代田区霞が関3丁目7番2号 UBEビル 〒100 電話03(502)3181(大代表) (5847)弁理士 ĭI 5. 自発補正
- 6. 補正の対象
 - 明福盘



方式

- 非品質化の状態-括晶化0状度 合全扫晶化0状度 ——— 初頭の状態 第 4 8
- 非品質化の本理 活品化の状態 初期の状態 Æ 5 $\overline{\mathbf{x}}$

7. 補正の内容

(1) 明細費の第17頁第16行目乃至第19行目 に、「この結果、多層膜を合金非晶質化の状態に …それぞれ結晶粒径が異なる」とあるを、「この 結果、多層膜を合金結晶化の状態にしたときと、 桔畠化の状態を非晶質化の状態に変換したときと では、それぞれ結晶構造が異なる」と訂正する。 (2) 明細菌の第2.0頁第7行目乃至第9行目に、 「非晶質化の状態を結晶化の状態…それぞれの結 晶粒径が異なる」とあるを、「結晶化の状態を非 晶質化の状態に相変化したときでは、それぞれの 特品構造が異なる」と訂正する。 (3) 明細器の第31頁第7行目に、「低コストか」

とあるを、「低コスト化」と訂正する。